

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2003-283295

(43)Date of publication of application : 03.10.2003

(51)Int.Cl.

H03H 9/25  
H01L 41/09  
H01L 41/18  
H01L 41/22  
H03H 3/08

(21)Application number : 2002-083712

(71)Applicant : TOSHIBA CORP

(22)Date of filing : 25.03.2002

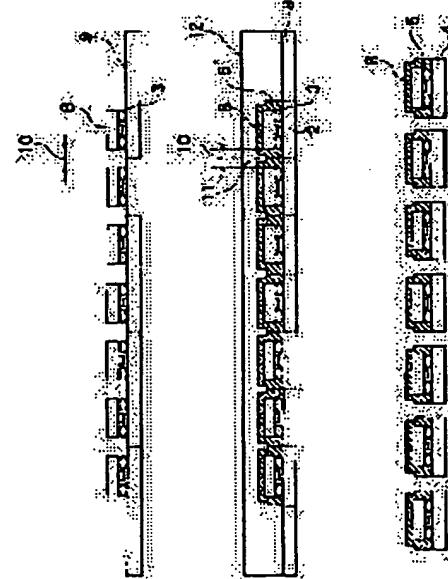
(72)Inventor : MASUKO SHINGO  
SAKINADA KAORU

## (54) SURFACE ACOUSTIC WAVE DEVICE AND ITS MANUFACTURING METHOD

## (57)Abstract:

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To provide a manufacturing method of a surface acoustic wave device which has resin sealed structure and has high reliability.

**SOLUTION:** Piezoelectric substrates surface acoustic wave elements having comb type tooth electrodes on the piezoelectric substrates are formed, the plurality of the surface acoustic wave elements are mounted on a multi-pieces base substrate between which bump electrodes are placed, resin is pushed on the surface acoustic wave elements using a die forming a projection part corresponding to a gap of the adjacent surface acoustic wave elements, the surface acoustic wave elements are sealed by the resin, and the resin and the base substrate is individualized for each surface acoustic wave element.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2003-283295

(P2003-283295A)

(43)公開日 平成15年10月3日 (2003.10.3)

(51)Int.Cl.<sup>7</sup>

H 03 H 9/25

H 01 L 41/09

41/18

41/22

H 03 H 3/08

識別記号

F I

マークド(参考)

H 03 H 9/25

A 5 J 0 9 7

3/08

H 01 L 41/08

C

41/22

Z

41/18

1 0 1 A

審査請求 未請求 請求項の数 5 O L (全 8 頁)

(21)出願番号

特願2002-83712(P2002-83712)

(22)出願日

平成14年3月25日 (2002.3.25)

(71)出願人 000003078

株式会社東芝

東京都港区芝浦一丁目1番1号

(72)発明者 増子 真吾

神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 株式会社東芝横浜事業所内

(72)発明者 先達 薫

神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 株式会社東芝横浜事業所内

(74)代理人 100083806

弁理士 三好 秀和 (外7名)

Fターム(参考) 5J097 AA24 AA25 FF04 GG03 GG04

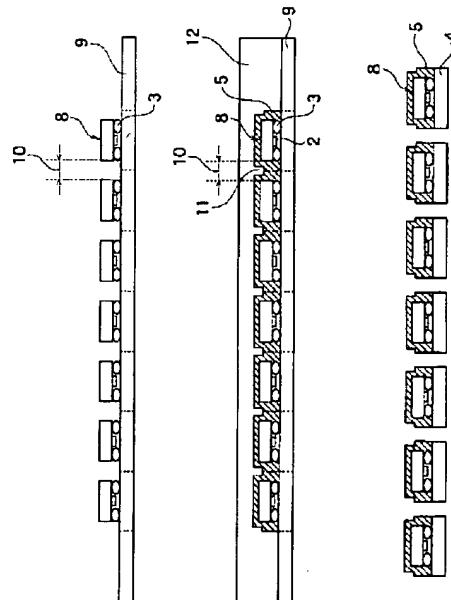
HA04 HA07 HA08 JJ09 KK10

(54)【発明の名称】 弹性表面波装置及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】 樹脂封止構造の信頼性が高い弹性表面波装置の製造方法を提供する。

【解決手段】 圧電性基板とこの圧電性基板上に配置された櫛歯電極とを有する弹性表面波素子を複数形成し、複数の弹性表面波素子を多数個取りのベース基板上に突起電極を介して実装し、隣接する弹性表面波素子の隙間に対応して凸部が形成された型を用いて複数の弹性表面波素子に樹脂を押し当て、複数の弹性表面波素子を樹脂によって封止し、樹脂及びベース基板を弹性表面波素子ごとに個片化する。



(a)

(b)

(c)

## 【特許請求の範囲】

## 【請求項1】 ベース基板と、

前記ベース基板上に配置された突起電極と、  
前記突起電極を介して前記ベース基板上に実装された弹性表面波素子と、  
前記弹性表面波素子上に配置された第1樹脂部と、  
前記弹性表面波素子周囲の前記ベース基板上に配置された第2樹脂部とを有し、  
前記第2樹脂部の上面は前記第1樹脂部の上面よりも前記ベース基板から見て低いことを特徴とする弹性表面波装置。

【請求項2】 前記ベース基板の外周における前記第2樹脂部の上面と前記第1樹脂部の上面との前記ベース基板から見た高低差を1とした場合、前記第1樹脂部の上面の前記ベース基板から見た高さは10乃至15であることを特徴とする請求項1記載の弹性表面波装置。

【請求項3】 前記高低差を1とした場合、前記第2樹脂部の幅は4乃至20であることを特徴とする請求項2記載の弹性表面波装置。

【請求項4】 圧電性基板と当該圧電性基板上に配置された櫛歯電極とを有する弹性表面波素子を複数形成し、前記複数の弹性表面波素子を多数個取りのベース基板上に突起電極を介して実装し、

隣接する前記弹性表面波素子の隙間に對応して凸部が形成された型を用いて、前記複数の弹性表面波素子に樹脂を押し当て、

前記複数の弹性表面波素子を前記樹脂によって封止し、前記樹脂及びベース基板を前記弹性表面波素子ごとに個片化することを特徴とする弹性表面波装置の製造方法。

【請求項5】 前記凸部の高さは10μm以上であることを特徴とする請求項4記載の弹性表面波装置の製造方法。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は弹性表面波装置及びその製造方法に関わり、特に、樹脂封止構造を有する弹性表面波装置の信頼性技術に関する。

## 【0002】

【従来の技術】 近年、電波を使用する電子機器内のフィルタ、遅延線、発振器等の素子として、弹性表面波装置が幅広く用いられている。移動体通信等の分野においては、使用される電子機器の小型化及び高信頼性化が要求され、弹性表面波装置に対しても同様な要求がある。

【0003】 この小型化の要求に答えるべく、弹性表面波装置はFDB(フェイスダウンボンディング)構造及び樹脂封止構造を採用する。即ち、図6(a)に示すように、圧電基板上に櫛歯電極52が形成された弹性表面波素子58をパンプ53を介して多数個取りのベース基板59の上に実装する。そして、金型62を用いて複数の弹性表面波素子58に樹脂55を押し当てることで、

複数の弹性表面波素子58を樹脂55によって封止する。樹脂55及びベース基板59を個片化することで、図6(b)に示す弹性表面波装置が複数製造される。

【0004】 ここで、弹性表面波素子58に樹脂55を押し当てる際に樹脂55を加圧する金型62の面63が平坦であるため、この平坦面63に接する樹脂55の上面64も平坦面になる。

## 【0005】

【発明が解決しようとする課題】 ところが、図7(a)の矢印が示すように、複数の弹性表面波素子58は互いに所定の間隔を置いて実装されるため、弹性表面波素子58上と弹性表面波素子間の隙間60とでは、樹脂55に加わる圧力が異なってしまう。なお、矢印の大きさは樹脂55に加わる圧力の大きさを示す。図7(b)に示すように、樹脂55を加圧して十分な時間が経過しても、弹性表面波素子58上(チップ上面)の樹脂55には大きな圧力が加わっているが、弹性表面波素子間の隙間60(その他)の樹脂55には小さな圧力しか加わらない。

【0006】 その結果、樹脂55が弹性表面波素子間の隙間60に十分に入り込むことができず、ベース基板59との間にボイド65が形成されて、弹性表面波素子58の側面が封止されない。したがって、このボイド65形成は、樹脂封止構造の信頼性を低下させ、ひいては弹性表面波装置の信頼性低下という問題を引き起こす。また、中間周波数(f<sub>o</sub>)が変動するという問題も生じる。

【0007】 本発明はこのような従来技術の課題を解決するために成されたものであり、その目的は、樹脂封止構造の信頼性が高い弹性表面波装置及びその製造方法を提供することである。

## 【0008】

【課題を解決するための手段】 上記目的を達成するため、本発明の第1の特徴は、ベース基板と、ベース基板上に配置された突起電極と、突起電極を介してベース基板上に実装された弹性表面波素子と、弹性表面波素子上に配置された第1樹脂部と、弹性表面波素子周囲のベース基板上に配置された第2樹脂部とを有する弹性表面波装置であることである。また、この弹性表面波装置は、第2樹脂部の上面は前記第1樹脂部の上面よりもベース基板から見て低いことも特徴とする。

【0009】 本発明の第2の特徴は、圧電性基板とこの圧電性基板上に配置された櫛歯電極とを有する弹性表面波素子を複数形成し、複数の弹性表面波素子を多数個取りのベース基板上に突起電極を介して実装し、隣接する弹性表面波素子の隙間に對応して凸部が形成された型を用いて複数の弹性表面波素子に樹脂を押し当て、複数の弹性表面波素子を樹脂によって封止し、樹脂及びベース基板を弹性表面波素子ごとに個片化する弹性表面波装置の製造方法であることである。

【0010】本発明の第1及び第2の特徴によれば、隣接する弾性表面波素子の隙間に対応して凸部が形成された型を用いて、複数の弾性表面波素子に樹脂を押し当てることによって、弾性表面波素子上に形成される第1樹脂部及びベース基板上に形成される第2樹脂部に圧力が均一に加わる。これにより、弾性表面波素子の側面にボイドが発生することを防ぐことができ、弾性表面波装置の樹脂封止構造の信頼性を維持・向上させることができる。結果的に、弾性表面波素子上の封止高さが弾性表面波素子のない部位よりも高くなる。つまり、第2樹脂部の上面が第1樹脂部の上面よりもベース基板から見て低く設定される。

【0011】本発明の第1の特徴において、ベース基板の外周における第2樹脂部の上面と第1樹脂部の上面とのベース基板から見た高低差を1とした場合、第1樹脂部の上面のベース基板から見た高さは10乃至15であることが望ましい。より望ましくは、ベース基板の外周における第2樹脂部の上面と第1樹脂部の上面とのベース基板から見た高低差を1とした場合、第2樹脂部の幅が4乃至20であることである。

【0012】また、本発明の第2の特徴において、凸部の高さは10μm以上であることが望ましい。

#### 【0013】

【発明の実施の形態】以下図面を参照して、本発明の実施の形態を説明する。図面の記載において同一あるいは類似部分には同一あるいは類似な符号を付している。ただし、図面は模式的なものであり、層の厚みと幅との関係、各層の厚みの比率などは現実のものとは異なることに留意すべきである。また、図面の相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていることはもちろんである。

【0014】図1は、本発明の実施の形態に係る弾性表面波装置の構成を示す断面図である。実施の形態に係る弾性表面波装置は、平板状のベース基板4と、ベース基板4の上に配置された複数の突起電極3と、突起電極3を介してベース基板4上に実装された弾性表面波素子(1、2)と、弾性表面波素子(1、2)の上に配置された第1樹脂部5aと、弾性表面波素子(1、2)周囲のベース基板4上に配置された第2樹脂部5bとを有する。第2樹脂部5bの上面7は第1樹脂部5aの上面6よりもベース基板4から見て低い。

【0015】第1樹脂部5aは、弾性表面波素子(1、2)の上のみに限らず、その側面上にも配置されている。第2樹脂部5bは、弾性表面波素子(1、2)及び第1樹脂部5aの周囲を取り囲むようにベース基板4上に配置されている。即ち、弾性表面波素子(1、2)は、第1樹脂部5a及び第2樹脂部5bによって樹脂封止されている。以後、第1樹脂部5a及び第2樹脂部5bをまとめて表記する場合には、単に「樹脂部」と示す。樹脂部は、弾性表面波素子(1、2)が配置されて

いる領域に凸部を有する。なお、樹脂部の凹凸形状については図5を参照して後述する。

【0016】樹脂部は、弾性表面波素子(1、2)を環境ストレス及び機械的ストレスから保護する機能を有する。例えば、樹脂部として、ポリイミド樹脂、PP/EPR系ポリマーアロイ(PP/Ethylene Propylene Rubber Blend)、TEX(東燃化学株式会社製、ポリオレフィン系TPE(Polyolefine Thermoplastic Elastomer))、タフブレン(旭化成株式会社製、SBS(Styrene-Butadiene-Styrene Block Copolymer))、マクスロイA(日本合成ゴム株式会社製)、X-9(ユニチカ株式会社製、PA/PAR(PA/Polyarylate))、テナック(旭化成株式会社製、POM/TPU(POM/Thermoplastic Polyurethane))などの高分子系材料を使用することができる。

【0017】ここで、弾性表面波素子は、圧電性基板1と、圧電性基板1の主面上に形成された櫛歯電極2を含む金属膜パターンとを有する。櫛歯電極2は、図示は省略するが、互いに噛み合う2以上の櫛歯状の平面形状を有する金属電極である。弾性表面波(SAW)は、櫛歯電極2によって励振及び検出される。櫛歯電極2の入力インターデジタルトランジスタに電気信号を印加し、これを弾性表面波に変換して圧電基板1の上を伝達させる。さらにもう1つの櫛歯電極2の出力インターデジタルトランジスタに到達した弾性表面波は再度電気信号に変換されて外部に取り出すことができる。櫛歯電極2の材料となる金属は、Al(アルミニウム)あるいはAlを主成分とする合金等からなる。後者の場合、添加物として銅(Cu)、シリコン(Si)等を使用できる。なお、金属膜パターンには、櫛歯電極2の他に、突起電極3に接続される電極パッド、及び弾性表面波を反射する為の反射板が含まれる。

【0018】入力インターデジタルトランジスタに印加される電気信号、及び出力インターデジタルトランジスタによって再度電気信号に変換された電気信号は、それぞれ突起電極3を介してベース基板4から入力され、或いはベース基板4へ出力される。図示は省略したが、ベース基板4の表裏面にも互いに接続された配線が形成され、電気信号の送受信がこの配線を介して行われる。また、櫛歯電極2の周囲には樹脂部は配置されていない。これは、櫛歯電極による弾性表面波の励振及び検出、及び弾性表面波の圧電基板上の伝達を正常に行い得るようにする為である。

【0019】圧電性基板1として、タンタル酸リチウム(LiTaO<sub>3</sub>)、ニオブ酸リチウム(LiNbO<sub>3</sub>)、バリウム酸リチウム基板(LiB<sub>4</sub>O<sub>7</sub>)、サファイア、或いはクオーツ(SiO<sub>2</sub>)などからなる単結晶基板を使用することができる。若しくは、これらの単結晶基板に代えて、チタン酸鉛(PbTiO<sub>3</sub>)、チタン酸ジルコン酸鉛(PbZrTiO<sub>3</sub>(PZT))、

或いはこれらの固溶体からなる圧電セラミックス基板を用いることも可能である。

【0020】図2及び図3の各分図は、図1に示した弹性表面波装置の製造方法を示す為の主要な工程断面図である。

【0021】(イ)まず、ウェハ状の圧電性基板1を用いて複数の弹性表面波素子を同時に製造する。具体的には、図2(a)に示すように、圧電基板1の上に膜厚数百nm程度の金属膜を成膜する。この金属膜の上にレジスト膜を形成し、ホトリソグラフィ法でレジスタ膜を露光・現像する。そして、このレジスト膜をマスクとして金属膜を反応性イオンエッティング(R.I.E)法で選択的にエッティングし、櫛歯電極2を含む金属パターンを形成する。金属膜の成膜は、金属蒸着法、スパッタリング法、化学的気相成長(CVD)法などを使用することができる。

【0022】(ロ)次に、図2(b)に示すように、金属膜パターンの電極パッドの上に突起電極3を形成する。ここで、突起電極3として、金パンプ、或いはSn-Pb系のなんだパンプの何れを使用しても構わない。パンプボンダ装置を用いて、所定の位置に突起電極3を形成する。

【0023】(ハ)次に、図2(c)に示すように、ダイシング装置を用いてウェハ状の圧電性基板1を弹性表面波素子8ごとに切断、即ち個片化する。

【0024】(ニ)次に、図3(a)に示すように、フリップチップボンディング装置を用いて、複数の弹性表面波素子8を多数個取りのベース基板9に突起電極3を介して実装する。突起電極3を介して実装することにより、弹性表面波素子8とベース基板9とは突起電極3を介して電気的および機械的に接続される。なお、多数個取りのベース基板9とは、複数の弹性表面波素子8を一括して実装、及び樹脂封止するために、図1に示したベース基板4が複数一体形成されているものである。

【0025】複数の弹性表面波素子1は所定の間隔を置いて実装され、隣接する弹性表面波素子1の間には所定の隙間10が形成される。

【0026】(ホ)次に、図3(b)に示すように、隣接する弹性表面波素子8の隙間10に対応して凸部11が形成された型12を用いて、複数の弹性表面波素子8に樹脂5を押し当てる。型12の材料は、金属、その他の材料を使用することができる。ここでは、金属から成る金型12を使用する場合について説明を続ける。凸部11は、弹性表面波素子8のない部位の樹脂5をベース基板9へ向けて押し当てる。したがって、弹性表面波素子8上の樹脂5及びベース基板9上の樹脂5に圧力が均一に加わる。

【0027】その結果、隣接する弹性表面波素子8の隙間10にも十分な樹脂が入り込むことができ、弹性表面波素子8の上にのみならず、その側面をも樹脂5によっ

て覆い囲むことができる。その後の熱硬化処理を経て、複数の弹性表面波素子8を樹脂5によって同時に封止することができる。また、弹性表面波素子8上の封止高さは、弹性表面波素子8のない部位よりも高くなる。即ち、図1に示したように、第2樹脂部の上面が第1樹脂部の上面よりもベース基板9から見て低く設定される。

【0028】(ヘ)最後に、図3(c)に示すように、樹脂5及び多数個取りのベース基板9を弹性表面波素子8ごとに個片化することで、図1に示した弹性表面波装置が完成する。なお、樹脂5及び多数個取りのベース基板9は、隣接する弹性表面波素子8の隙間10、つまり金型12の凸部11に対応する部分に沿って、切断される。

【0029】図4(a)は、図3(b)に示す工程断面図の一部分を拡大した図であり、凸部11の配置及び形状、及び樹脂5に加わる圧力の分布を示す。多数個取りのベース基板9は、台座14の上に配置されている。金型12は、弹性表面波素子8がない部位に対応した凸部11を有する。凸部11の配置及び形状は、弹性表面波素子8の外周より100μm以上離れた部分を弹性表面波素子8の上よりも10μm以上余分に押さえができるように、設計されている。つまり、弹性表面波素子8と凸部11との間隔は100μm以上であり、凸部11の高さは10μm以上である。より望ましくは、凸部11の高さは約20μmであることである。

【0030】多数個取りのベース基板9の実装面の内、弹性表面波素子8が配置されている領域は、弹性表面波素子8がない領域に対して約2倍の面積を有する。凸部11を有さない従来の金型を用いた場合、弹性表面波素子8上と弹性表面波素子8のない部位とでは、樹脂5に加わる圧力が異なってしまう。しかし、凸部11は、弹性表面波素子8のない部位の樹脂5をベース基板9へ向けて押し当てることができる。したがって、弹性表面波素子8のない部位の樹脂5に加わる圧力を、弹性表面波素子8上の樹脂5に加わる圧力と均等にすることができる。なお、図4(a)の矢印の大きさは、樹脂5に加わる圧力の大きさを示す。

【0031】図4(b)は、凸部11を有する金型12を使用した場合の、弹性表面波素子8上の樹脂5に加わる圧力、弹性表面波素子8のない部位の樹脂5に加わる圧力、及び台座14と金型12との間に加わるプレス圧についてそれらの時間変化を示すグラフである。図4(b)中の「チップ上面」は、弹性表面波素子8上の樹脂5に加わる圧力を示し、「その他」は、弹性表面波素子8のない部位の樹脂5に加わる圧力を示し、「シリング圧」は、台座14と金型12との間に加わるプレス圧を示す。

【0032】樹脂封止を行う間、シリング圧は一定(約60N)である。樹脂封止直後、ほぼ全てのシリング圧がチップ上面の樹脂5に印加され、弹性表面波素子8の

ない部位の樹脂<sup>5</sup>には印加されない。樹脂封止開始<sup>5</sup>分後から、徐々に弾性表面波素子<sup>8</sup>上の圧力が減少し、弾性表面波素子<sup>8</sup>のない部位の圧力が増加する。樹脂封止開始<sup>10</sup>分後以降は、弾性表面波素子<sup>8</sup>上の圧力と弾性表面波素子<sup>8</sup>のない部位の圧力とが逆転して、弾性表面波素子<sup>8</sup>上の圧力が20N、弾性表面波素子<sup>8</sup>のない部位の圧力が40Nで、それぞれ安定する。

【0033】従来の金型を使用した図7(b)と比較した場合、凸部11を有する金型12を使用した方が、弾性表面波素子<sup>8</sup>上の圧力の一部が弾性表面波素子<sup>8</sup>のない部位の圧力へ分散される。このことにより、弾性表面波素子<sup>8</sup>のない部位の樹脂<sup>5</sup>が、ベース基板9へ向けて十分な圧力で押し当てられる。その結果、樹脂<sup>5</sup>が弾性表面波素子間の隙間に十分に入り込み、弾性表面波素子<sup>8</sup>の側面におけるボイドの発生を防ぎ、樹脂<sup>5</sup>とベース基板9との間の密着性を向上させることができる。

【0034】図5は、図1に示した弾性表面波装置の一部を拡大した図である。図1においては、第1樹脂部5aの上面6と第2樹脂部5bの上面7との間には階段状に段差が形成されていた。しかし実際には、第1樹脂部5aの上面6は平坦面であるが、第2樹脂部5bの上面7には、第1樹脂部5aの上面6に対して傾斜した曲面が形成される場合がある。

【0035】ベース基板4の外周における第2樹脂部5bの上面7と第1樹脂部5aの上面6とのベース基板4から見た高低差(t)を1とした場合、第1樹脂部5aの上面6のベース基板4から見た高さ(T)は10乃至15であることが望ましい。より望ましくは、高低差(t)を1とした場合、第2樹脂部5bの幅(W)は4乃至20であることである。なお、高低差(t)は50乃至80μmであり、高さ(T)は400乃至500μmであり、幅(W)は200乃至1600μmである。樹脂部<sup>5</sup>の上面(6、7)の寸法を上記数値範囲に設計することで、弾性表面波装置の耐環境性が向上して環境不良率が減少する。また、f○変動を抑えることもできる。これは、総ての条件を満足する必要はなく、各条件を満足する数が増えるに従い、その効果をより有効に得ることができる。

【0036】以上説明したように、弾性表面波素子<sup>8</sup>上の封止高さを、弾性表面波素子<sup>8</sup>のない部位よりも高くすることにより、マウンタによる衝撃を低減することができる。また、凸部11が弾性表面波素子<sup>8</sup>がない部位の樹脂<sup>5</sup>に十分な圧力を加えることで、隣接する弾性表面波素子の隙間にも十分な樹脂<sup>5</sup>が入り込むことができる。このことにより、弾性表面波素子<sup>8</sup>の側面にボイドが形成されることを防ぎ、封止信頼性が向上する。また同時に、封止バラツキによるf○の変動を抑え、電気的特性信頼性が向上する。

【0037】上記のように、本発明は、1つの実施の形態によって記載したが、この開示の一部をなす論述及び

図面はこの発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施の形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。

#### 【0038】

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、樹脂封止構造の信頼性が高い弾性表面波装置及びその製造方法を提供することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態に係る弾性表面波装置を示す断面図である。

【図2】図2(a)乃至(c)は、図1に示した弾性表面波装置の製造方法を示す為の主要な工程断面図である(その1)。

【図3】図3(a)乃至(c)は、図1に示した弾性表面波装置の製造方法を示す為の主要な工程断面図である(その2)。

【図4】図4(a)は、図3(b)に示す工程断面図の一部分を拡大した図であり、凸部の配置及び形状、及び樹脂に加わる圧力の分布を示す。図4(b)は、凸部を有する金型を使用した場合の、弾性表面波素子上の樹脂に加わる圧力、弾性表面波素子のない部位の樹脂に加わる圧力、及び台座と金型との間に加わるプレス圧についてそれらの時間変化を示すグラフである。

【図5】図5は、図1に示した弾性表面波装置の一部を拡大した図である。

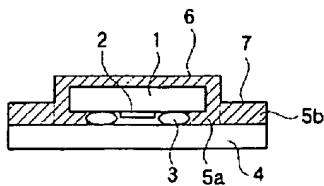
【図6】図6(a)は従来技術に係る弾性表面波装置の製造方法における樹脂封止工程を示す工程断面図である。図6(b)は従来技術に係る弾性表面波装置を示す断面図である。

【図7】図7(a)は、図6(a)に示す工程断面図の一部分を拡大した図であり、樹脂に加わる圧力の分布を示す。図7(b)は、凸部を有さない従来の金型を使用した場合の、弾性表面波素子上の樹脂、弾性表面波素子のない部位の樹脂、及び台座と金型との間にそれらに加わる圧力についてそれらの時間変化を示すグラフである。

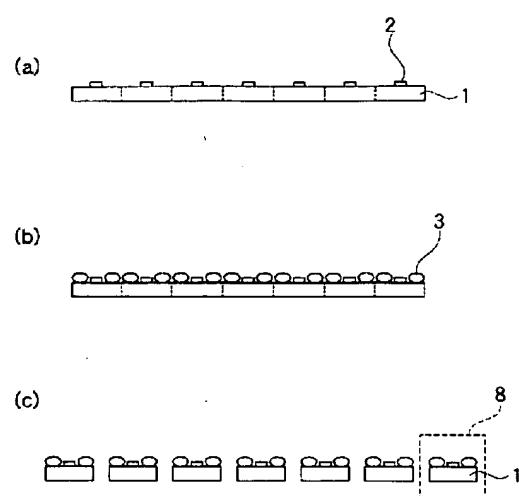
#### 【符号の説明】

|     |             |
|-----|-------------|
| 1   | 圧電性基板       |
| 2   | 歯車電極        |
| 3   | 突起電極        |
| 4   | ベース基板       |
| 5   | 樹脂部         |
| 5a  | 第1樹脂部       |
| 5b  | 第2樹脂部       |
| 6、7 | 上面          |
| 8   | 弾性表面波素子     |
| 9   | 多数個取りのベース基板 |
| 10  | 間隔          |
| 11  | 凸部          |
| 12  | 金型          |

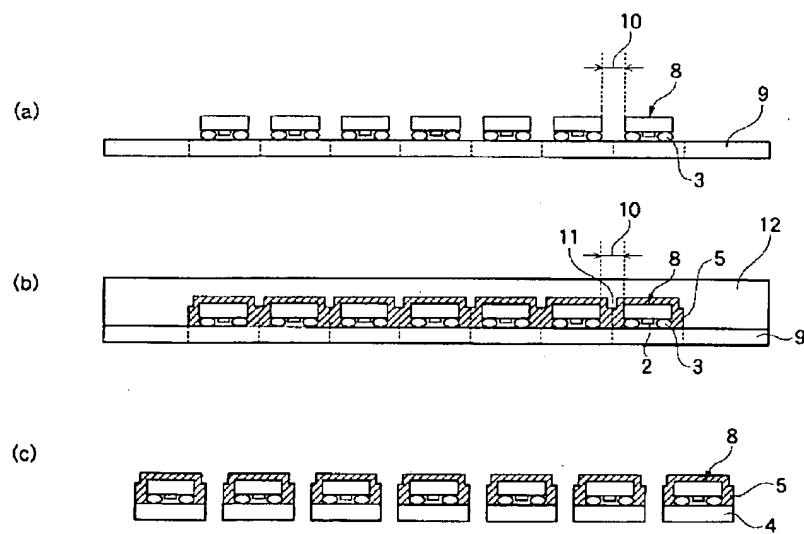
【図1】



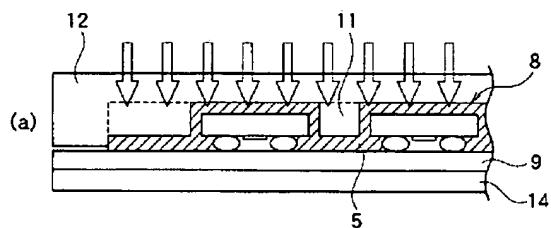
【図2】



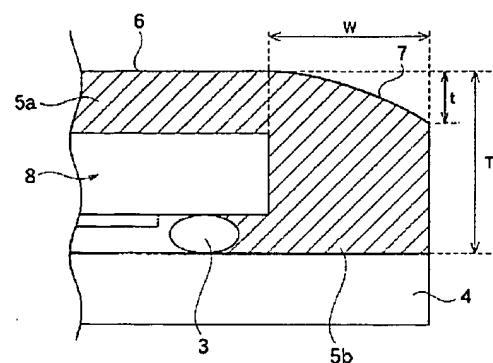
【図3】



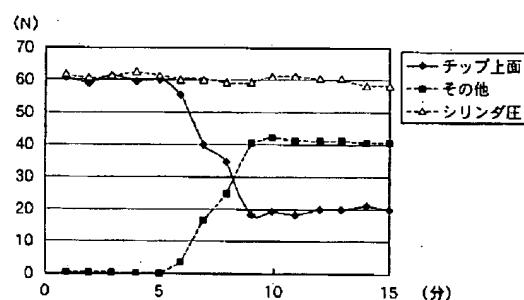
【図4】



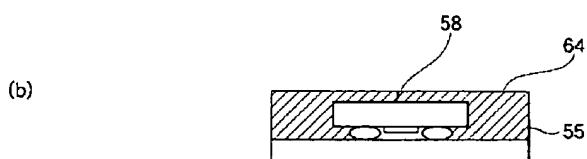
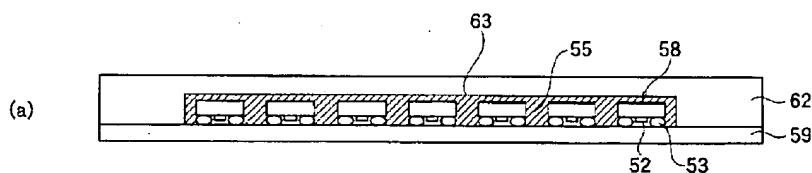
【図5】



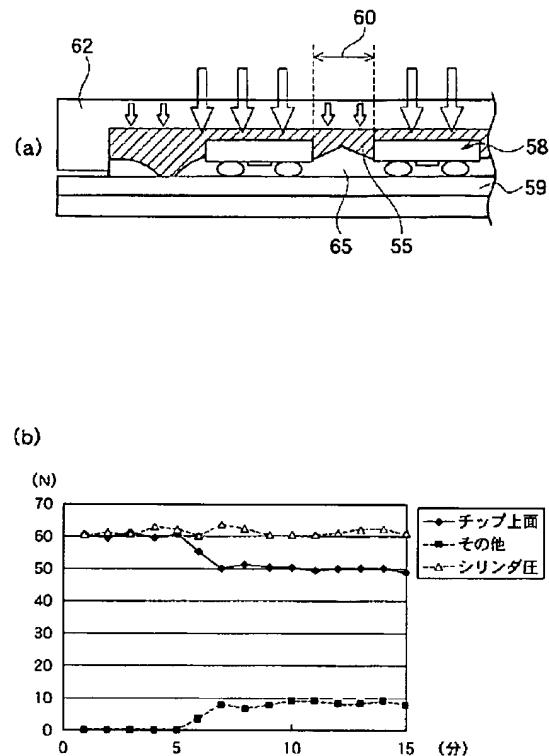
(b)



【図6】



【図7】



\* NOTICES \*

JPO and NCIP are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. \*\*\*\* shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

---

## DETAILED DESCRIPTION

---

### [Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention] This invention is concerned with surface acoustic wave equipment and its manufacture approach, and relates to the dependability technique of surface acoustic wave equipment of having resin seal structure especially.

[0002]

[Description of the Prior Art] In recent years, surface acoustic wave equipment is broadly used as components, such as a filter in the electronic equipment which uses an electric wave, the delay line, and an oscillator. In fields, such as mobile communications, the miniaturization and high-reliability-izing of electronic equipment which are used are required, and there is the same demand also to surface acoustic wave equipment.

[0003] Surface acoustic wave equipment adopts FDB (face down bonding) structure and resin seal structure in order to reply to the demand of this miniaturization. That is, as shown in drawing 6 (a), many surface acoustic elements 58 by which the ctenidium electrode 52 was formed on the piezo-electric substrate are mounted on the base substrate 59 of picking through a bump 53. And two or more surface acoustic elements 58 are closed with resin 55 by pressing resin 55 against two or more surface acoustic elements 58 using metal mold 62. Two or more manufactures of the surface acoustic wave equipment which shows resin 55 and the base substrate 59 to drawing 6 (b) by piece[ of an individual ]-izing are carried out.

[0004] Here, since the field 63 of the metal mold 62 which pressurizes resin 55 is flat in case resin 55 is pressed against a surface acoustic element 58, the top face 64 of the resin 55 which touches this flat side 63 also turns into a flat side.

[0005]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] However, as the arrow head of drawing 7 (a) shows, since two or more surface acoustic elements 58 set predetermined spacing mutually and are mounted, the pressures which join resin 55 will differ in the clearance 60 between a surface acoustic element 58 top and a surface acoustic element. In addition, the magnitude of an arrow head shows the magnitude of the pressure which joins resin 55. As shown in drawing 7 (b), even if it pressurizes resin 55 and sufficient time amount passes, although the big pressure has joined the resin 55 on a surface acoustic element 58 (chip top face), only a small pressure joins the resin 55 of the clearance 60 (in addition to this) between surface acoustic elements.

[0006] Consequently, resin 55 cannot fully enter the clearance 60 between surface acoustic elements, but a void 65 is formed between the base substrates 59, and the closure of the side face of a surface acoustic element 58 is not carried out. Therefore, this void 65 formation reduces the dependability of resin seal structure, as a result causes the problem of the dependability fall of surface acoustic wave equipment. Moreover, the problem of changing an intermediate frequency (fo) is also produced.

[0007] Accomplishing this invention in order to solve the technical problem of such a conventional technique, the purpose is offering the reliable surface acoustic wave equipment and its manufacture approach of resin seal structure.

[0008]

[Means for Solving the Problem] In order to attain the above-mentioned purpose, the 1st description of this invention is surface acoustic wave equipment which has a base substrate, the projection electrode arranged on a base substrate, the surface acoustic element mounted on the base substrate through the projection electrode, the 1st resin section arranged on a surface acoustic element, and the 2nd resin section arranged on the base substrate of the perimeter of a surface acoustic element. Moreover, this surface acoustic wave equipment is characterized also by the top face of the 2nd resin section seeing from a base substrate and being lower than the top face of said 1st resin section.

[0009] The 2nd description of this invention forms two or more surface acoustic elements which have the ctenidium electrode arranged on a piezoelectric substrate and this piezoelectric substrate. A majority of two or more surface acoustic elements are mounted through a projection electrode on the base substrate of picking. It is the manufacture approach of the surface acoustic wave equipment which presses resin against two or more surface acoustic elements

using the mold with which heights were formed corresponding to the clearance between the adjoining surface acoustic elements, closes two or more surface acoustic elements with resin, and piece[ of an individual ]-izes resin and a base substrate for every surface acoustic element.

[0010] According to the 1st and 2nd descriptions of this invention, a pressure joins homogeneity by pressing resin against two or more surface acoustic elements at the 2nd resin section formed on the 1st resin section formed on a surface acoustic element, and a base substrate using the mold with which heights were formed corresponding to the clearance between the adjoining surface acoustic elements. Thereby, it can prevent a void occurring on the side face of a surface acoustic element, and the dependability of the resin seal structure of surface acoustic wave equipment can be maintained and raised. As a result, the closure height on a surface acoustic element becomes higher than a part without a surface acoustic element. That is, rather than the top face of the 1st resin section, the top face of the 2nd resin section sees from a base substrate, and is set up low.

[0011] In the 1st description of this invention, when the difference of elevation seen from the base substrate of the top face of the 2nd resin section and the top face of the 1st resin section in the periphery of a base substrate is set to 1, as for the height seen from the base substrate of the top face of the 1st resin section, it is desirable that it is 10 thru/or 15. When the difference of elevation seen from the base substrate of the top face of the 2nd resin section and the top face of the 1st resin section in the periphery of a base substrate is more desirably set to 1, it is that the width of face of the 2nd resin section is 4 thru/or 20.

[0012] Moreover, as for the height of heights, in the 2nd description of this invention, it is desirable that it is 10 micrometers or more.

[0013]

[Embodiment of the Invention] With reference to a drawing, the gestalt of operation of this invention is explained below. In the publication of a drawing, the sign identically the same into a similar part or similar is attached. However, a drawing is typical and it should care about that the ratio of the relation between the thickness of a layer and width of face and the thickness of each class etc. differs from an actual thing. Moreover, of course, the part from which the relation and the ratio of a mutual dimension differ also in between drawings is contained.

[0014] Drawing 1 is the sectional view showing the configuration of the surface acoustic wave equipment concerning the gestalt of operation of this invention. Two or more projection electrodes 3 with which the surface acoustic wave equipment concerning the gestalt of operation has been arranged on the plate-like base substrate 4 and the base substrate 4, It has the surface acoustic element (1 2) mounted on the base substrate 4 through the projection electrode 3, 1st resin section 5a arranged on a surface acoustic element (1 2), and 2nd resin section 5b arranged on the base substrate 4 of the perimeter of a surface acoustic element (1 2). The top face 7 of 2nd resin section 5b sees from the base substrate 4 and is lower than the top face 6 of 1st resin section 5a.

[0015] 1st resin section 5a is arranged not only the upper chisel of a surface acoustic element (1 2) but on the side face. 2nd resin section 5b is arranged on the base substrate 4 so that the perimeter of surface acoustic element (1 2) and 1st resin section 5a may be surrounded. That is, the resin seal of the surface acoustic element (1 2) is carried out by 1st resin section 5a and 2nd resin section 5b. Henceforth, in writing 1st resin section 5a and 2nd resin section 5b collectively, it only indicates it as the "resin section." The resin section has heights to the field to which the surface acoustic element (1 2) is arranged. In addition, about the shape of toothing of the resin section, it mentions later with reference to drawing 5.

[0016] The resin section has the function to protect a surface acoustic element (1 2) from environmental stress and mechanical stress. As the resin section, for example, polyimide resin, a PP/EPR system polymer alloy (PP/Ethylene Propylene Rubber Blend), TEX (the Tonen Chemical, Inc. make, polyolefine system TPE (Polyolefine Thermoplastic Elastomer)), Tough PUREN (the Asahi Chemical Co., Ltd. make, SBS (Styrene-Butadiene-Styrene Block Copolymer)), MAKUSUROIA (Japan Synthetic Rubber Co., Ltd. make) and X-9 (the Unitika, Ltd. make --) Macromolecule system ingredients, such as PA/PAR (PA/Polyarylate) and TENAKKU (the Asahi Chemical Co., Ltd. make, POM/TPU (POM/Thermoplastic Polyurethane)), can be used.

[0017] Here, a surface acoustic element has the piezoelectric substrate 1 and a metal membrane pattern containing the ctenidium electrode 2 formed on the principal plane of the piezoelectric substrate 1. Although the ctenidium electrode 2 omits illustration, it is a metal electrode which has the flat-surface configuration of the shape of two or more ctenidium of gearing mutually. A surface acoustic wave (SAW) is excited and detected by the ctenidium electrode 2. An electrical signal is impressed to the input INTADEJITARU transducer of the ctenidium electrode 2, this is changed into a surface acoustic wave, and the piezo-electric substrate 1 top is made to transmit. The surface acoustic wave which furthermore reached the output INTADEJITARU transducer of another ctenidium electrode 2 is again changed into an electrical signal, and can be taken out outside. The metal used as the ingredient of the ctenidium electrode 2 consists of an alloy which uses aluminum (aluminum) or aluminum as a principal component. In the case of the latter, copper (Cu), silicon (Si), etc. can be used as an additive. In addition, the reflecting plate for reflecting the electrode pad connected to the projection electrode 3 other than the ctenidium electrode 2 and a surface acoustic wave is contained in a metal

membrane pattern.

[0018] The electrical signal impressed to an input INTADEJITARU transducer and the electrical signal again transformed into the electrical signal by the output INTADEJITARU transducer are inputted from the base substrate 4 through the projection electrode 3, respectively, or is outputted to the base substrate 4. Although illustration was omitted, wiring connected mutually is formed also in the front rear face of the base substrate 4, and transmission and reception of an electrical signal are performed through this wiring. Moreover, the resin section is not arranged around the ctenidium electrode 2. This is for enabling it to perform normally excitation of the surface acoustic wave by the ctenidium electrode, detection, and the transfer on the piezo-electric substrate of a surface acoustic wave.

[0019] As a piezoelectric substrate 1, the single crystal substrate which consists of lithium tantalate (LiTaO<sub>3</sub>), lithium niobate (LiNbO<sub>3</sub>), a barium acid lithium substrate (LiB 4O<sub>7</sub>), sapphire, or a quartz watch (SiO<sub>2</sub>) can be used. Or it is also possible to replace with these single crystal substrates and to use the electrostrictive ceramics substrate which consists of lead titanate (PbTiO<sub>3</sub>), titanic-acid lead zirconate (PbZrTiO<sub>3</sub> (PZT)), or these solid solutions.

[0020] Drawing 2 and each part Fig. of drawing 3 are main process sectional views to show the manufacture approach of the surface acoustic wave equipment shown in drawing 1.

[0021] (b) Manufacture two or more surface acoustic elements to coincidence first using the piezoelectric wafer-like substrate 1. As shown in drawing 2 (a), specifically, the metal membrane of about 100nm of thickness numbers is formed on the piezo-electric substrate 1. The resist film is formed on this metal membrane, and the register film is exposed and developed by the photolithography method. and this resist film -- a mask -- carrying out -- a metal membrane -- reactive ion etching (RIE) -- it etches alternatively by law and the metal pattern containing the ctenidium electrode 2 is formed. membrane formation of a metal membrane -- metal vacuum deposition, the sputtering method, and chemical vapor growth (CVD) -- law etc. can be used.

[0022] (b) Next, as shown in drawing 2 (b), form the projection electrode 3 on the electrode pad of a metal membrane pattern. Here, any of a golden bump or the solder bump of a SnPb system may be used as a projection electrode 3. The projection electrode 3 is formed in a position using bump bonder equipment.

[0023] (c) next, it is shown in drawing 2 (c) -- as -- dicing equipment -- using -- the piezoelectric wafer-like substrate 1 -- every surface acoustic element 8 -- cutting -- that is, piece[ of an individual ]-ize.

[0024] (d) Next, as shown in drawing 3 (a), mount a majority of two or more surface acoustic elements 8 in the base substrate 9 of picking through the projection electrode 3 using flip-chip-bonding equipment. By mounting through the projection electrode 3, a surface acoustic element 8 and the base substrate 9 are connected electrically and mechanically through the projection electrode 3. In addition, the base substrate 9 of picking bundles up two or more surface acoustic elements 8, and mounting and in order to carry out a resin seal, two or more base substrates [ a majority of ] 4 shown in drawing 1 are really formed.

[0025] Two or more surface acoustic elements 1 set predetermined spacing, and are mounted, and the predetermined clearance 10 is formed between the adjoining surface acoustic elements 1.

[0026] (e) Next, as shown in drawing 3 (b), press resin 5 against two or more surface acoustic elements 8 using the mold 12 with which heights 11 were formed corresponding to the clearance 10 between the adjoining surface acoustic elements 8. A metal and other ingredients can be used for the ingredient of a mold 12. Here, explanation is continued about the case where the metal mold 12 which consists of a metal is used. Heights 11 turn the resin 5 of a part without a surface acoustic element 8 to the base substrate 9, and press it. Therefore, a pressure joins the resin 5 on a surface acoustic element 8, and the resin 5 on the base substrate 9 at homogeneity.

[0027] Consequently, sufficient resin also for the clearance 10 between the adjoining surface acoustic elements 8 can enter, and the side face can also be covered and surrounded with resin 5 only on a surface acoustic element 8. Two or more surface acoustic elements 8 can be closed to coincidence with resin 5 through subsequent heat-curing processing. Moreover, the closure height on a surface acoustic element 8 becomes higher than a part without a surface acoustic element 8. That is, as shown in drawing 1, rather than the top face of the 1st resin section, the top face of the 2nd resin section sees from the base substrate 9, and is set up low.

[0028] (\*\*) Finally, as shown in drawing 3 (c), the surface acoustic wave equipment which showed many base substrates 9 of picking to drawing 1 by resin 5 and piece[ of an individual ]-izing every surface acoustic element 8 is completed. In addition, it is cut along with the part corresponding to the clearance 10 11 between resin 5 and the surface acoustic element 8 which many base substrates 9 of picking adjoin, i.e., the heights of metal mold 12.

[0029] Drawing 4 (a) is drawing which expanded some process sectional views shown in drawing 3 (b), and shows distribution of arrangement and the configuration of heights 11, and the pressure which joins resin 5. Many base substrates 9 of picking are arranged on the plinth 14. Metal mold 12 has the heights 11 corresponding to a part without a surface acoustic element 8. Arrangement and the configuration of heights 11 are designed so that the upper twist of a surface acoustic element 8 can also press down the part separated from the periphery of a surface acoustic element 8 100 micrometers or more in 10-micrometer or more excess. That is, spacing of a surface acoustic element 8 and heights 11 is 100 micrometers or more, and the height of heights 11 is 10 micrometers or more. The height of heights 11 is

about 20 micrometers more desirably.

[0030] The field where many surface acoustic elements 8 are arranged among the component sides of the base substrate 9 of picking has a twice [ about ] as many area as this to a field without a surface acoustic element 8. When the conventional metal mold which does not have heights 11 is used, the pressures which join resin 5 will differ by the part without a surface acoustic element 8 a surface acoustic element 8 top. However, heights 11 can turn the resin 5 of a part without a surface acoustic element 8 to the base substrate 9, and can press it. Therefore, the pressure which joins the resin 5 of a part without a surface acoustic element 8 can be equalized with the pressure which joins the resin 5 on a surface acoustic element 8. In addition, the magnitude of the arrow head of drawing 4 (a) shows the magnitude of the pressure which joins resin 5.

[0031] Drawing 4 (b) is the pressure which joins the resin 5 on a surface acoustic element 8 at the time of using the metal mold 12 which has heights 11, the pressure which joins the resin 5 of a part without a surface acoustic element 8, and a graph which shows those time amount change about press \*\* added between a plinth 14 and metal mold 12. The "chip top face" in drawing 4 (b) shows the pressure which joins the resin 5 on a surface acoustic element 8, "others" shows the pressure which joins the resin 5 of a part without a surface acoustic element 8, and "cylinder pressure" shows press \*\* added between a plinth 14 and metal mold 12.

[0032] While performing a resin seal, cylinder pressure is regularity (about 60Ns). Cylinder pressure is impressed [ almost no ] to the resin 5 on the top face of a chip immediately after a resin seal, and it is impressed by the resin 5 of a part without a surface acoustic element 8. After [ of resin seal initiation ] 5 minutes, the pressure on a surface acoustic element 8 decreases gradually, and the pressure of a part without a surface acoustic element 8 increases. After after [ of resin seal initiation ] 10 minutes, the pressure on a surface acoustic element 8 and the pressure of a part without a surface acoustic element 8 are reversed, and the pressure of a part without the pressure of 20 Ns and eight surface acoustic element on a surface acoustic element 8 is 40Ns, and is stabilized, respectively.

[0033] Those who used the metal mold 12 which has heights 11 are distributed in comparison with drawing 7 (b) which used the conventional metal mold to the pressure of the part where a surface acoustic element 8 does not have a part of pressure on a surface acoustic element 8. The resin 5 of a part without a surface acoustic element 8 is pressed by sufficient pressure towards the base substrate 9 by this. Consequently, resin 5 can fully enter the clearance between surface acoustic elements, and can prevent generating of the void in the side face of a surface acoustic element 8, and the adhesion between resin 5 and the base substrate 59 can be raised.

[0034] Drawing 5 is drawing which expanded some surface acoustic wave equipments shown in drawing 1 . In drawing 1 , the level difference was formed stair-like between the top face 6 of 1st resin section 5a, and the top face 7 of 2nd resin section 5b. However, in fact, although the top face 6 of 1st resin section 5a is a flat side, the curved surface which inclined to the top face 6 of 1st resin section 5a may be formed in the top face 7 of 2nd resin section 5b.

[0035] When the difference of elevation (t) seen from the base substrate 4 of the top face 7 of 2nd resin section 5b and the top face 6 of 1st resin section 5a in the periphery of the base substrate 4 is set to 1, as for the height (T) seen from the base substrate 4 of the top face 6 of 1st resin section 5a, it is desirable that it is 10 thru/or 15. More desirably, when the difference of elevation (t) is set to 1, the width of face (W) of 2nd resin section 5b is 4 thru/or 20. In addition, the differences of elevation (t) are 50 thru/or 80 micrometers, height (T) is 400 thru/or 500 micrometers, and width of face (W) is 200 thru/or 1600 micrometers. By designing the dimension of the top face (6 7) of the resin section 5 in the above-mentioned numerical range, the resistance to environment of surface acoustic wave equipment improves, and an environmental percent defective decreases. Moreover, fo fluctuation can also be suppressed. This needs to satisfy no conditions, and it can acquire the effectiveness more effectively as the number with which are satisfied of a monograph affair increases.

[0036] As explained above, the impact by the mounter can be reduced by making the closure height on a surface acoustic element 8 higher than a part without a surface acoustic element 8. Moreover, resin 5 sufficient by applying pressure for the resin 5 of a part without a surface acoustic element 8 with sufficient heights 11 also for the clearance between the adjoining surface acoustic elements can enter. By this, it prevents forming a void in the side face of a surface acoustic element 8, and closure dependability improves. Moreover, the fluctuation of fo by closure variation is suppressed to coincidence, and electrical-characteristics dependability improves to it.

[0037] As mentioned above, although the gestalt of one operation indicated this invention, if this invention is limited, he should not understand the statement and the drawing which make a part of this indication. The gestalt, example, and employment technique of various alternative implementation will become clear to this contractor from this indication.

[0038]

[Effect of the Invention] As explained above, according to this invention, the reliable surface acoustic wave equipment and its manufacture approach of resin seal structure can be offered.